(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-228951

(43)公開日 平成11年(1999)8月24日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ		
C09K 11/06	6 1 0	C09K 11/06	- 6	1 0
•	6 2 0		6	2 0
H 0 5 B 33/14		H05B 33/14	•	В

審査請求 有 請求項の数9 OL (全 19 頁)

(21)出願番号	特顧平10-2999 6	(71)出願人	000004237	
			日本電気株式会社	
(22)出願日	平成10年(1998) 2月12日		東京都港区芝五丁目7番1号	
		(72)発明者	東口 達	
			東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株
			式会社内	
		(72)発明者	小田 敦	
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株
			式会社内	
		(72)発明者		
		. (12) 757113	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株
			式会社内	H-H-MAN
		(-,) (-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -		
		(74)代理人	弁理士 稲垣 清	

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 高輝度な有機EL素子を提供する。 【解決手段】 下記一般式(1)(式中、R'~R '*は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキン基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若し* *くは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のア ラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、 置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボ キシル基を表す。またR1~R26は、それらのうちの 2つで環を形成していても良い。)で表される特定のト リアンスリレン化合物を用いて、有機EL素子の発光 層、又は積層膜の少なくとも一層を形成する。 【化1】

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{25} R^{24} R^{21} R^{20} R^{4} R^{1} R^{26} R^{23} R^{22} R^{19} R^{18} R^{18} R^{10} R^{13} R^{14} R^{17} R^{17} R^{18} R^{11} R^{12} R^{15} R^{16}

【特許請求の範囲】

【請求項 1 】 陽極と陰極間に発光層を含む一層または 複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が*

1

* 下記一般式(1)で示される材料を単独もしくは混合物 として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

2

(化1)

(式中、R¹ ~R¹ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ※

※ル基、カルボキシル基を表す。またR¹ ~R¹⁶は、それ らのうちの2つで環を形成していても良い。)

【請求項2】 陽極と陰極間に発光層を含む一層または 複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が 下記一般式(2)で示される材料を単独もしくは混合物 として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

【化2】

$$R^{3}$$
 R^{2} R^{25} R^{24} R^{21} R^{20} R^{4} R^{1} R^{26} R^{23} R^{22} R^{19} R^{18} R^{18} R^{10} R^{13} R^{14} R^{17} R^{17} R^{18} R^{11} R^{12} R^{15} R^{16}

(式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。また $R^1 \sim R^{10}$ は、 $R^1 \sim R^{10}$ のうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{10}$ のうち少なくとも一つは $R^1 \sim R^{11}$ ($R^1 \sim R^{11}$)に表されるジアリールアミノ基である。)

【請求項3】 陽極と陰極間に発光層を含む一層または 複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が 一般式(2)で示される化合物のうち、少なくとも一つの-NAr'Ar' 基中のAr', Ar' 基の少なくと も一つが置換または無置換のスチリル基を置換基として 持つ材料を単独もしくは混合物として含むことを特徴と する有機エレクトロルミネッセンス素子。

[請求項4] 前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、この層が一般式(1)で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項5 】 前記有機薄膜層として、少なくとも正孔 輸送層を有し、この層が一般式(2)で表される化合物 40 を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求 項2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 前記有機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、この層が一般式(2)で表される化合物のうち、少なくとも一つの-NAr'Ar'基中のAr', Ar'基の少なくとも一つがスチリル基を置換基として持つ材料を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項3記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 前記有機薄膜層として、少なくとも電子 50 輸送層を有し、この層が一般式(1)で表される化合物

を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求 項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 前記有機薄膜層として、少なくとも電子 輸送層を有し、この層が一般式(2)で表される化合物 を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求 項2記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項9】 前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有し、この層が一般式(2)で表される化合物のうち、少なくとも一つの-NAr'Ar'基中のAr',Ar'基の少なくとも一つがスチリル基を置換基として持つ材料を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項3記載の有機エレクトロルミネッセンス表子

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子に関し、更に詳細には、発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子に関するものである

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子は、発光層を陽極と陰極とで挟んだ構造を有する素子であって、電界を印加して、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電子とを再結合させ、その再結合エネルギーにより発光層中の蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子である。トリス(8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いた積層構造型の低電圧駆動有機EL素子について、イーストマン・コダック社のC. W. Tang, S. A. VanSlyke, アプライドフィジックスレターズ(Applied Physics Letters)、51巻、913頁、1987年などで報告して以来、有機材料を構成材料とする積層構造の有機EL素子に関する研究が、盛んに行われている。

【0003】積層構造の利点としては、発光層への正孔の注入効率が向上すること、陰極より注入された電子をブロックして再結合させることにより、生成する励起子の生成効率が向上すること、発光層内で生成した励起子を閉じこめることにより発光効率が向上することなどが挙げられる。そこで、有機EL素子には、正孔輸送(注入)層及び電子輸送性発光層の2層型、又は正孔輸送(注入)層、発光層及び電子輸送(注入)層の3層型の積層構造を備えているものが多い。また、積層構造を備えた有機EL素子では、注入された正孔と電子の再結合効率を高めるため、積層構造や積層構造の形成方法について、様々な工夫がなされている。

[0004]正孔輸送性材料としては、例えば、特開平 8-20771号公報、特開平8-40995号公報、 特開平8-40997号公報、公報特開平8-5433

97号公報、特開平8-87122号公報等で報告され ているように、スターバースト分子である4, 4', 4"-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)ト リフェニルアミンやN, N'ージフェニル-N, N'-ビス (3-メチルフェニル) - [1, 1'-ピフェニ ル]-4.4′-ジアミン等のトリフェニルアミン誘導 体や芳香族ジアミン誘導体が良く知られている。電子輸 送性材料としては、オキサジアゾール誘導体、トリアゾ ール誘導体等が良く知られている。また、発光材料とし ては、例えば、特開平8-239655号公報、特開平 7-138561号公報、特開平3-200289号公 報等で報告されているように、トリス(8-キノリノラ ート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘 導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリル アリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材 料が知られている。更には、それら発光材料を使用する ことにより、青色から赤色までの可視領域の発光が得ら れることが報告されており、カラー表示素子の実現が期 待されている。

4

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前掲公報にあるように、高輝度、長寿命の有機EL素子が開示又は報告されているものの、まだそれらは必ずしも実用化に充分なものとは言えないのが実情である。そこで、高性能の材料を開発し、高輝度で発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を実現することが強く求められている。以上のような事情に照らして、本発明の目的は、高輝度で発光特性に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することにある。

30 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題 を解決するために鋭意検討した結果、特定のトリアンス リレン化合物を発光材料として用いて作製した有機EL 素子は、従来の有機EL素子よりも高輝度発光すること を見い出し、更には、特定のトリアンスリレン化合物は 髙いキャリヤ輸送性を有しているので、これを正孔輸送 層の形成物質、または電子輸送層の形成物質とすること により、従来の有機EL素子に比べて、高輝度発光を示 す有機Eし素子を作製することができることを見い出 し、本発明を完成するに至った。また、トリアンスリレ ン化合物の中でも、ジアリールアミノ基を置換基に有す る化合物を発光材料、正孔輸送材料、又は電子輸送材料 として用いた有機EL素子は、特に高い輝度の発光が得 られることを見出し、本発明を完成するに到った。ま た、ジアリールアミノ基を置換基に有するトリアンスリ レン化合物の中でも、アリール基がスチリル基を置換基 として有する化合物を発光材料、正孔輸送材料、又は電 子輸送材料として用いて作成した有機EL素子は、特に 高い輝度の発光が得られる事を見出し、本発明を完成す 50 るに到った。

【0007】すなわち本発明は、陽極と陰極間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が下記一般式(1)で示される材料を単独もしくは混合物*

* として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

[化3]

[{Ł4]

(式中、R¹~R²⁵は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルカニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアカニキン基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ※

※ル基、カルボキシル基を表す。またR¹ ~R²⁶は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)また、本発明は、陽極と陰極間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が下記一般式(2)で示される材料を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッ)センス素子である。

(式中、 $R^1 \sim R^{10}$ は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルカニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の方香族炭化水素基、置換若しくは無置換の方香族複素環基、置換若しくは無置換のアカニキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。また $R^1 \sim R^{10}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 \sim R^{10}$ ののうち少なくとも一つは $-NAr^1Ar^1$ (Ar^1Ar^1)はそれぞれ独立に置換若しくは無置換の炭素数 $6\sim 20$ のアリール基を表す。)で表されるジアリールアミノ基である。)

また、本発明は、陽極と陰極間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層が一般式(2)で示される化合物のうち、少なくとも一つの-NAr'Ar' 基中のAr', Ar' 基の少なく

とも一つがスチリル基を置換基として持つ材料を単独も しくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクト ロルミネッセンス素子である。また、本発明は、前記有 機薄膜層として、少なくとも正孔輸送層を有し、この層 が一般式(1)で表される化合物を単独もしくは混合物 として含むとことを特徴とする有機エレクトロルミネッ センス素子である。また、本発明は、前記有機薄膜層と して、少なくとも正孔輸送層を有し、この層が一般式 (2) で表される化合物を単独もしくは混合物として含 40 むとことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素 子である。また、本発明は、前記有機薄膜層として、少 なくとも正孔輸送層を有し、この層が一般式(2)で表 される化合物のうち、少なくとも一つの-NAr1Ar ²基中のA r¹ , A r² 基の少なくとも一つがスチリル 基を置換基として持つ材料を単独もしくは混合物として 含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素 子である。また、本発明は、前記有機薄膜層として、少 なくとも電子輸送層を有し、この層が一般式(1)で表 される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特 50 徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。ま

た、本発明は、前記有機薄膜層として、少なくとも電子 輸送層を有し、この層が一般式(1)で表される化合物 を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機 エレクトロルミネッセンス素子である。また、本発明 は、前記有機薄膜層として、少なくとも電子輸送層を有 し、この層が一般式(2)で表される化合物のうち、少 なくとも一つの-NAr'Ar'基中のAr', Ar' 基の少なくとも一つがスチリル基を置換基として持つ材 料を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有 機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0008】発光層、又は積層膜の少なくとも一層を形 成する材料として本発明で特定する化合物は、一般式 (1) で表される構造を有する化合物である。 $R^1 \sim R$ 20は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒド ロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ 基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換 若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換の シクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ 基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若し ラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、 置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボ キシル基を表す。またR1 ~R16は、それらのうちの2 つで環を形成していても良い。

【0009】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素が挙げられる。置換若しくは無置換のアミノ 基は、-NX'X'と表され、X'、X'としてはそれ ぞれ独立に、水素原子、メチル基、エチル基、プロビル 基、イソプロビル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イ ソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキ 30 シル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシ メチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエ チル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒド ロキシエチル基、1、3-ジヒドロキシイソプロピル 基、2、3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1、2、3 - トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、1 - ク ロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブ チル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロ イソプロビル基、2,3-ジクロローtーブチル基、 1,2,3-トリクロロプロビル基、クロロメチル基、 1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロ イソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジ クロロイソプロピル基、2、3-ジクロローtーブチル 基、1、2、3-トリクロロプロビル基、プロモメチル 基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブ ロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3 ジブロモイソプロピル基、2、3-ジブロモtーブチ ル基、1、2、3-トリブロモプロピル基、ブロモメチ ル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、1,

3 – ジブロモイソプロピル基、2 ,3 – ジブロモ t – ブ チル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ヨードメ チル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2 - ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル基、 1, 3-ジヨードイソプロピル基、2, 3-ジヨード t - ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、ヨー ドメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル 基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチル 基、1、3-ジヨードイソプロピル基、2、3-ジヨー ドt-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル基、 アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチ ル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチ ル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジア ミノ t - プチル基、1,2,3-トリアミノプロビル 基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノ エチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノ エチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3-ジアミノ t ーブチル基、1,2,3-トリアミノプロピ ル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シア くは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のア 20 ノエチル基、2 -シアノイソブチル基、1, 2 - ジシア ノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3 -ジシアノt-ブチル基、1,2,3-トリシアノプロ ビル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シ アノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシ アノエチル基、1、3-ジシアノイソプロビル基、2、 3-ジシアノt-ブチル基、1,2,3-トリシアノブ ロビル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジ ニトロエチル基、1、3-ジニトロイソプロビル基、 2, 3-ジニトロt-ブチル基、1, 2, 3-トリニト ロブロビル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2 -ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2,3-ジニトロt-ブチル基、1,2,3-トリ ニトロプロピル基、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9 -アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナン トリル基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル 基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-40 ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-スチリルフ ェニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレ ニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル 基、4-ビフェニルイル基、p-ターフェニルー4-イ ル基、p – ターフェニルー 3 – イル基、p – ターフェニ ルー2-イル基、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m-ターフェニルー2-イ ル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリル基、p - t - ブチルフェニル基、p - (2 - フェニルプロピ ル) フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチ 50 ルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーアントリル基、

4'-メチルビフェニルイル基、4''-t-ブチル-p-ターフェニルー4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロ リル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジ ニル基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-イ ンドリル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6 - インドリル基、7 - インドリル基、1 - イソインドリ ル基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、 5-イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イ ソインドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベ ラニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル 基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル 基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニ ル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラ ニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、 3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6 -キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリ ル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-ニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル 基、1-カルバゾリル基、2-カルパゾリル基、3-カ ルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリ ジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンス リジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナン スリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナ ンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フ ェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリ ジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、 9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2- 30 イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナン スロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6 - イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、 1, 7-フェナンスロリン-9-イル基、1, 7-フェ ナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンスロリ ン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル 基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロ リン-6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7-イ 40 ンドリル基等が挙げられる。 ル基、1、8-フェナンスロリン-9-イル基、1、8 -フェナンスロリン-10-イル基、1、9-フェナン スロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3 - イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、 1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1, 9-フェ ナンスロリン-6-イル基、1、9-フェナンスロリン -7-イル基、1、9-フェナンスロリン-8-イル 基、1、9-フェナンスロリン-10-イル基、1、1 0-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェナ

-4-イル基、1、10-フェナンスロリン-5-イル 基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロ リン-4-イル基、2、9-フェナンスロリン-5-イ ル基、2、9-フェナンスロリン-6-イル基、2、9 -フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナンス ロリン-8-イル基、2、9-フェナンスロリン-10 - イル基、2、8-フェナンスロリン-1-イル基、 2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェ ンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフ 10 ナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン -5-イル基、2、8-フェナンスロリン-6-イル 基、2、8-フェナンスロリン-7-イル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基、2、8-フェナンスロ リン-10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナン スロリン-5-イル基、2、7-フェナンスロリン-6 - イル基、2、7-フェナンスロリン-8-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-9-イル基、2, 7-フェ イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリ 20 ナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2 -フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェ ノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノ チアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキ サジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサ ジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、 5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オ キサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル 基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル 基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロ ール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、 3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール -2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール -4-イル基、3-(2-フェニルプロピル) ピロール -1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メ チル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル 基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1 - インドリル基、4 - t - ブチル 1 - インドリル基、2 - t - ブチル3 - インドリル基、4 - t - ブチル3 - イ

【0010】置換若しくは無置換のアルキル基として は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n‐ブチル基、s‐ブチル基、イソブチル基、t‐ ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘブ チル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシイソブチル基、1、2-ジヒドロキシエチル基、 1, 3-ジヒドロキシイソプロビル基、2, 3-ジヒド ロキシー t - ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシブ ンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン 50 ロビル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-

クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1、2-ジ クロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、 2, 3-ジクロローt-ブチル基、1,2,3-トリク ロロプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル 基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、 1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロ ピル基、2,3-ジクロロ-t-ブチル基、1,2,3 - トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1 - ブロモ エチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル 基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソ 10 プロピル基、2、3-ジブロモ t - ブチル基、1、2、 3-トリプロモプロビル基、ブロモメチル基、1-ブロ モエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチ ル基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイ ソプロピル基、2,3-ジブロモ t-ブチル基、1, 2. 3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソ ブチル基、1,2-ジヨードエチル基、1,3-ジヨー ドイソプロピル基、2,3-ジヨードt-ブチル基、 1.2,3-トリヨードプロビル基、ヨードメチル基、 1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨード イソブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジ ヨードイソプロピル基、2、3-ジヨード t - ブチル 基、1、2、3-トリヨードプロピル基、アミノメチル 基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-ア ミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3 ジアミノイソプロビル基、2、3-ジアミノtーブチ ル基、1、2、3-トリアミノプロピル基、アミノメチ ル基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1, 3-ジアミノイソプロビル基、2、3-ジアミノセーブ チル基、1、2、3-トリアミノプロピル基、シアノメ チル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2 -シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、 1,3-ジシアノイソプロビル基、2,3-ジシアノt - ブチル基、1,2,3-トリシアノプロビル基、シア ノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル 基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル 基、1、3-ジシアノイソプロピル基、2、3-ジシア ノ t - ブチル基、1, 2, 3 - トリシアノプロビル基、 ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチ ル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロエチ ル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2,3-ジニ トロt-プチル基、1,2,3-トリニトロプロピル 基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロ エチル基、2-ニトロイソブチル基、1,2-ジニトロ エチル基、1,3-ジニトロイソプロビル基、2,3-ジニトロ t - ブチル基、1,2,3-トリニトロプロピ ル基等が挙げられる。

【0011】置換若しくは無置換のアルケニル基として 50 ノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2,3

は、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1,3-ブタンジエニル基、1-メチルビニル基、スチリル基、2-ジフェニルビニル基、1,2-ジフェニルアリル基、3-ジフェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3-ジフェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3-ブェニルアリル基、1,2-ジメチルアリル基、1-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基等が挙げられる。 [0012] 置換若しくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペキシル基、ジクロペキシル基等が挙げられる。

12

【0013】置換若しくは無置換のアルコキシ基は、-OYで表される基であり、Yとしては、エチル基、プロ ビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、s-ブチル 基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n ヘキシル基、nーヘプチル基、nーオクチル基、ヒド ロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロ 20 キシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシイソプロ ピル基、2,3-ジヒドロキシーt-ブチル基、1, 2、3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメチル基、 1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロ イソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジ クロロイソプロピル基、2、3-ジクロローtーブチル 基、1、2、3-トリクロロプロビル基、クロロメチル・ 基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-ク ロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、1,3 30 -ジクロロイソプロビル基、2,3-ジクロローt-ブ チル基、1、2、3-トリクロロプロピル基、ブロモメ チル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2 - ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル基、 1.3-ジブロモイソプロビル基、2,3-ジブロモ t - ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、ブロ モメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル 基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモエチル 基、1、3-ジブロモイソプロピル基、2、3-ジブロ モt-ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル基、 40 ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチ ル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジヨードエチ ル基、1,3-ジョードイソプロビル基、2,3-ジョ ード t - ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル 基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨード エチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ショード エチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、2,3-ジョード t - ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピ ル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミ ノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジアミ

-ジアミノt-ブチル基、1,2,3-トリアミノプロ ビル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジア ミノエチル基、1、3-ジアミノイソプロピル基、2、 3-ジアミノt-ブチル基、1,2,3-トリアミノブ ロビル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジ シアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、 2、3-ジシアノt-ブチル基、1,2,3-トリシア ノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、 2-シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2 -ジシアノエチル基、1、3-ジシアノイソプロビル 基 2.3-ジシアノt-ブチル基、1,2,3-トリ シアノプロビル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル 基、2-二トロエチル基、2-二トロイソブチル基、 1. 2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロ ビル基、2,3-ジニトロt-ブチル基、1,2,3-トリニトロプロビル基、ニトロメチル基、1-ニトロエ チル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイソブチル 基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソ 20 基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル プロビル基、2,3ージニトロtーブチル基、1,2, 3-トリニトロプロビル基等が挙げられる。

【0014】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の 例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アン トリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9 -フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタ セニル基、9-ナフタセニル基、1-ビレニル基、2-ビレニル基、4-ビレニル基、2-ビフェニルイル基、 3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-タ ーフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル 基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル - 4 - イル基、m - ターフェニル - 3 - イル基、m - タ ーフェニル-2-イル基、o-トリル基、m-トリル 基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル - 1 - アントリル基、 4 ' - メチルビフェニルイル基、 4''- t - ブチル-p - ターフェニル-4 - イル基等が 挙げられる。

【0015】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環 基としては、1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピ ロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリ ジニル基 4-ビリジニル基、1-インドリル基、2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、 5-インドリル基、6-インドリル基、7-インドリル 基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4 - イソインドリル基、5 - イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド 50 ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリ

リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラ ニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリ ル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノ 10 リル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル 基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、1-フ ェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6 フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、 8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル 基 2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-ア クリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナン スロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3 - イル基、1, 7-フェナンスロリン-4-イル基、 1、7-フェナンスロリン-5-イル基、1、7-フェ ナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロリン -8-イル基、1、7-フェナンスロリン-9-イル 基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8 -フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンス 30 ロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナン スロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9 - イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、 1, 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェ ナンスロリン-3-イル基、1、9-フェナンスロリン -4-イル基、1,9-フェナンスロリン-5-イル 基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロ 40 リン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1、10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンス ロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2、9-フェナンスロリン-6 - イル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、 2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェ

ン-1-イル基、2、8-フェナンスロリン-3-イル 基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2、8-フェナンスロ リン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 -フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリン-1-イル基、2、7-フェナンスロリン-3 - イル基、2、7-フェナンスロリン-4-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン 10 チル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アン -8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9-イル 基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ ェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジ ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニ ル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサ ジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニ 20 -3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-ト ル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルビ ロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル 基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロ ール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、 3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール - 4 - イル基、3 - メチルピロール-5 - イル基、2 t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェニル プロピル) ピロールー1-イル基、2-メチルー1-イ ンドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチ ルー3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル 基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル 1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基、等が挙げられる。 【0016】置換若しくは無置換のアラルキル基として は、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニル-t-ブチル基、α-ナフチ ルメチル基、1-α-ナフチルエチル基、2-α-ナフ チルエチル基、1-α-ナフチルイソプロビル基、2α-ナフチルイソプロピル基、β-ナフチルメチル基、 1-β-ナフチルエチル基、2-β-ナフチルエチル 基、1-β-ナフチルイソプロビル基、2-β-ナフチ ルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ ルベンジル基、o-メチルベンジル基、p-クロロベン ジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル 基、p-ブロモベンジル基、m-ブロモベンジル基、o - ブロモベンジル基、p-ヨードベンジル基、m-ヨー ドベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシ

シベンジル基、p-アミノベンジル基、m-アミノベン ジル基、0-アミノベンジル基、p-ニトロベンジル 基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p -シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シア ノベンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニルイソプロ ピル基、1-クロロ-2-フェニルイソプロピル基等が 挙げられる。

16

[0017] 置換若しくは無置換のアリールオキシ基 は、-02と表され、2としてはフェニル基、1-ナフ トリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、 2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フ ェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセ ニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1 - ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 -ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェ ニルイル基、p – ターフェニル – 4 – イル基、p – ター フェニル – 3 – イル基、p – ターフェニル – 2 – イル 基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル リル基、mートリル基、pートリル基、pーt-ブチル フェニル基、p-(2-フェニルプロピル) フェニル 基、3-メチル-2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフ チル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチル... ビフェニルイル基、4''-t-ブチル-p-ターフェニ ルー4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ビ ラジニル基、2-ビリジニル基、3-ビリジニル基、4 - ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル 基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インド 30 リル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3 - イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラ ニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 -ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 - イソベンゾフラニル基、6 - イソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリ ル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノ リル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 - イソキノリル基、6 - イソキノリル基、7 - イソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバゾリル 基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリジニル基、 2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル 基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニ ベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキ 50 ル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジ

ニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンス リジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル 基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-ア クリジニル基、1、7-フェナンスロリン-2-イル 基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリンー4-イル基、1,7-フェナンスロ リン-5-イル基、1、7-フェナンスロリン-6-イ ル基、1、7-フェナンスロリン-8-イル基、1、7 -フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンス ロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2 10 インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メ - イル基、1、8-フェナンスロリン-3-イル基、 1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェ ナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナンスロリン -6-イル基、1、8-フェナンスロリン-7-イル 基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンス ロリン-2-イル基、1、9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン-4-イル基、1, 9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナン スロリン-6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7 20 ル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、 - イル基、1、9 - フェナンスロリン - 8 - イル基、 1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリンー2ーイル基、1、10-フェナンス ロリン-3-イル基、1、10-フェナンスロリン-4 - イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、 2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェ ナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンスロリン -4-イル基、2, 9-フェナンスロリン-5-イル 基、2、9-フェナンスロリン-6-イル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、2、9-フェナンスロ 30 基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル リン-8-イル基、2、9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナン スロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5 - イル基、2、8-フェナンスロリン-6-イル基、 2, 8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェ ナンスロリン-9-イル基、2、8-フェナンスロリン -10-イル基、2、7-フェナンスロリン-1-イル 基、2、7-フェナンスロリン-3-イル基、2、7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナンスロ 40 -ジブロモ t - ブチル基、1,2,3-トリブロモブロ リン-5-イル基、2、7-フェナンスロリン-6-イ ル基、2、7-フェナンスロリン-8-イル基、2、7 -フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンス ロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェ ナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチア ジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジ ニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニ ル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オ キサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オキサジ 50 2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2

チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メ チルピロール-3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチル ピロールー1-イル基、3-メチルピロール-2-イル 基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロ ールー5-イル基、2-t-ブチルピロールー4-イル 基、3- (2-フェニルプロピル) ピロールー1-イル 基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-

18

アゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-

チルー3ーインドリル基、2-tーブチル1-インドリ ル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2-t-ブチ ル3-インドリル基、4-t-ブチル3-インドリル基

等が挙げられる。

【0018】置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ ル基は、-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エ チル基 プロビル基、イソプロビル基、n-ブチル基、 s-ブチル基、イソブチル基、t-ブチル基、n-ペン チル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチ 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル 基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロ キシイソプロビル基、2、3-ジヒドロキシ-t-ブチ ル基、1、2、3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、 2-クロロイソブチル基、1、2-ジクロロエチル基、 1. 3-ジクロロイソプロビル基、2. 3-ジクロロー t-ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ロー t - ブチル基、1,2,3-トリクロロプロビル 基、ブロモメチル基、1 – ブロモエチル基、2 – ブロモ エチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモ エチル基、1、3-ジブロモイソプロピル基、2、3-ジブロモ t - ブチル基、1,2,3-トリブロモブロビ ル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロ モエチル基、2-プロモイソブチル基、1,2-ジプロ モエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3 ピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨ ードエチル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジヨ ードエチル基、1,3-ジヨードイソプロビル基、2, 3-ジヨードtーブチル基、1,2,3-トリヨードプ ロビル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジ ヨードエチル基、1,3-ジヨードイソプロピル基、 2, 3-ジヨードt-ブチル基、1, 2, 3-トリヨー ドプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、

-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル 基、2,3-ジアミノt-ブチル基、1,2,3-トリ アミノプロピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル 基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル基、 1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロ ヒル基、2、3-ジアミノt-ブチル基、1、2、3-トリアミノプロビル基、シアノメチル基、1-シアノエ チル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソプチル 基、1、2-ジシアノエチル基、1、3-ジシアノイソ プロビル基、2、3-ジシアノt-ブチル基、1、2、 3-トリシアノプロピル基、シアノメチル基、1-シア ノエチル基、2 -シアノエチル基、2 -シアノイソブチ ル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイ ソプロビル基、2,3-ジシアノt-ブチル基、1, 2, 3-トリシアノプロビル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロイン ブチル基、1、2-ジニトロエチル基、1、3-ジニト ロイソプロビル基、2、3-ジニトロt-ブチル基、 1.2.3-トリニトロプロピル基、ニトロメチル基、 1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ 20 のシクロアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアル イソブチル基、1, 2 -ジニトロエチル基、1, 3 -ジ ニトロイソプロビル基、2、3-ジニトロ1-ブチル 基、1、2、3-トリニトロプロビル基等が挙げられ

【0019】また、環を形成する2価基の例としては、 テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン 基、ジフェニルメタン-2,2'-ジイル基、ジフェニ ルエタン-3、3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4、4'-ジイル基等が挙げられる。

【0020】また、発光層、又は積層膜の少なくとも一 30 層を形成する材料として本発明で特定する別の化合物 は、一般式(2)で表される構造を有する化合物であ る。R¹~R¹゚のうち少なくとも一つが-NAr¹Ar ² (Ar¹, Ar² はそれぞれ独立に置換若しくは無置 換の炭素数6~20のアリール基を表す。)で表される ジアリールアミノ基であり、他のR¹ ~R¹⁶は、それぞ れ独立に、水素原子、前記のハロゲン原子、ヒドロキシ ル基、前記の置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ 基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルキル 基、前記の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の 置換若しくは無置換のシクロアルキル基、前記の置換若 しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若しくは無置 換の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは無置換の芳 香族複素環基、前記の置換若しくは無置換のアラルキル 基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前 記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カ ルボキシル基を表す。またR¹~R¹6は、それらのうち の2つで環を形成していても良い。

【0021】炭素数6~20のアリール基としては、フ ェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル 50

基、ナフタセニル基、ピレニル基等が挙げられる。ま た、これらアリール基の置換基としては、前記のハロゲ ン原子、ヒドロキシル基、前記の置換若しくは無置換の アミノ基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無 置換のアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルケ ニル基、前記の置換若しくは無置換のシクロアルキル 基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の 置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前記の置換若 しくは無置換の芳香族複素環基、前記の置換若しくは無 10 置換のアラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリ ールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ カルボニル基、カルボキシル基が挙げられる。

20

【0022】また、Ar¹, Ar²が置換基として有す るスチリル基としては、無置換のスチリル基、2,2-ジフェニルビニル基の他、末端のフェニル基の置換基と して、前記のハロゲン原子、ヒドロキシル基、前記の置 換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、前 記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記の置換若し くは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換 コキシ基、前記の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素 基、前記の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前記 の置換若しくは無置換のアラルキル基、前記の置換若し くは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無 置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基等を有 する置換スチリル基および置換2,2-ジフェニルビニ ル基等が挙げられる。

[0023]以下に、本発明の化合物例を挙げる。尚、 本発明はこれらに限定されるものではない。本発明で特 定した特定化合物は、例えば、化5に示す特定化合物 (3) (トリー9、10-アンスリレン)、化6に示す 特定化合物(4)(10-ジーp-トリルアミノトリー 9,10-アンスリレン)、化7に示す特定化合物 (5) (10, 10' '-ビス(ジ-p-トリルアミ ノ) トリー9、10-アンスリレン)、化8に示す特定 化合物(6)(10-(N-フェニル-N-p-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)トリー9,1 0-アンスリレン)、化9に示す特定化合物(7)(1 0. 10 ' - ビス (N-フェニル-N-p-(4-メ チルフェニルビニル)フェニルアミノ)トリー9,10 - アンスリレン) 等である。

【化5】

(化6)

* 【化7】

※ (化9)

20

【0024】本発明に係る有機EL素子は、陽極及び陰 40 極の電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構 造、例えば、図1に示すように陽極、発光層及び陰極の 積層構造、図2に示すように陽極、正孔輸送層、発光 層、電子輸送層、及び陰極の積層構造、図3に示すよう に陽極、発光層、電子輸送層及び陰極の積層構造、及 び、図4に示すように陽極、正孔輸送層、発光層、及び 陰極の積層構造を基板上に備えている。本発明で特定し た化合物は、上記積層構造のどの有機層に用いてもよ く、また他の正孔輸送材料、発光材料、又は電子輸送材 料にドープさせて混合物として用いてもよい。

[0025]正孔輸送層の形成材料として本発明で使用 するものは、本発明で特定した化合物に限らず、通常、 正孔輸送材として使用されている化合物であれば何を使 用してもよい。例えば、正孔輸送材として、下記の化1 0 に示すような、ビス (ジ (p-トリル) アミノフェニ ル) -1, 1-シクロヘキサン(以下、化合物[01] と言う)、N,N'ージフェニルーN,N'ービス(3 -メチルフェニル) -1, 1 '一ピフェニル-4, 4' ージアミン(以下、化合物 [02]と言う)、N, N '-シフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, 50 1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン[03]等の トリフェニルジアミン類や、スターバースト型分子(以 下、化合物 [0 4] ~ [0 6] と言う)等が挙げられ * *る。 【化10】

[0026]電子輸送層の形成材料として本発明で使用するものは、本発明で特定した化合物に限らず、通常、電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、電子輸送材として、下記の化11に示すような、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1、3、4-オキサジアゾール(以下、化合物[07]と言う)、ビス{2-(4-

t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール}-m-フェニレン(以下、化合物[08]と言う)等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体(以下、化合物[09]、[10]と言う)等、及び、キノリノール系の金属錯体(以下、化合物[11]~[14]と言う)等が挙げられる。 【化11】

【0027】有機薄膜EL素子の陽極は、正孔を発光層 又は正孔輸送層に注入する役割を担うものであり、4. 5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本 発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化イン ジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、 銀、白金、銅等が適用できる。また、陰極としては、電 子輸送層又は発光層に電子を注入する目的で、仕事関数 の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されない が、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウムーア ム、マグネシウムーインジウム合金、マグネシウムーア ルミニウムースカンジウムーリチウム合金、アルミ ニウムースカンジウムーリチウム合金、マグネシウムー 銀合金等が使用できる。

[0028] 本発明で特定した化合物、又は化合物を含む混合物で、発光層、又は積層膜の少なくとも一層を形成する際には、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE

法)、或いは化合物を溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、バーコート法、ロールコート法等の塗布法等の既知の方法を適用することができる。特定した化合物以外の材料で有機EL素子の層を形成する際にも、その形成方法は、特40 に限定されない。例えば、従来から既知の真空蒸着法、スピンコーティング法を使用できる。本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は、特に制限されないが、一般に、膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じ易く、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は、数 n mから 1 μ m の範囲の膜厚が好ましい。

[0029]

【発明の実施の形態】以下に、実施例を挙げ、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を具体的かつ詳細に説明する。本発明は、その要旨を超えない限り、以下の実

施例により限定されるものではない。 [0030]

[実施例] 先ず、本発明で特定した化合物の例として、 化5から化9にそれぞれに示した化合物(3)から化合 物(7)の合成例を示す。

合成例1-化合物(3)(トリ-9,10-アンスリレ

化5の化合物(3)に示すトリー9、10-アンスリレ ンを合成するには、先ず、9-ブロモアントラセンとリ 成9-リチオアントラセンとアントラキノンとを反応さ せた。次いで、得た生成物をよう化水素とホスフィン酸 とにより還元的に芳香族化させ、更に、常法に従って、 精製して目的のトリー9、10-アンスリレンを得た。 【0031】合成例2-化合物(4)(10-ジ-p-トリルアミノトリー9、10-アンスリレン)の合成 化6の化合物(4)10-ジ-p-トリルアミノトリー 9, 10-アンスリレンを合成するには、先ず、合成例 1で得たトリー9、10-アンスリレン53g及びN-スコに入れ、一昼夜攪拌しながら反応させた。次いで、 反応液を水で洗浄し、有機層を乾燥させた後、常法に従 って、精製して10-プロモトリー9、10-アンスリ レンを得た。次いで、10-ブロモトリー9、10-ア ンスリレン30g、ジーp-トリルアミン9g、炭酸カ リウム3.5g、及び、銅粉末1.5gをニトロベンゼ ンと共に三ツ口フラスコに入れ、200℃で30時間攪 拌して反応させた。反応終了後、トルエン及びクロロホ ルムを加えてろ過し、無機物を除いた。トルエン及びニ トロベンゼンを減圧下で留去した後、常法に従って精製 30 して、目的の10-ジーp-トリルアミノトリー9、1・ 0-アンスリレンを得た。

[0032]合成例3-化合物(5)(10,10) ービス(ジーpートリルアミノ)トリー9,10-アン スリレン) の合成

化7の化合物(5)10,10''-ピス(ジーpート リルアミノ) トリー9、10-アンスリレンを合成する には、先ず、合成例1で得たトリー9,10-アンスリ レン53g及びN-ブロモスクシンイミド36gをクロ 応させた。次いで、反応液を水で洗浄し、有機層を乾燥 させた後、常法に従って、精製して10,10' -ジ プロモトリー9、10-アンスリレンを得た。次に、1 0.10''-ジプロモトリー9,10-アンスリレン 35g、ジーpートリルアミン18g、炭酸カリウム7 g、及び、銅粉末3gをニトロベンゼンと共に三ツ口フ ラスコに入れ、200℃で30時間攪拌して反応させ た。反応終了後、トルエン及びクロロホルムを加えてろ 過し、無機物を除いた。トルエン及びニトロベンゼンを 0, 10' 'ーピス (ジーpートリルアミノ) トリー 9,10-アンスリレンを得た。

28

【0033】合成例4-化合物(6)(10-(N-フ ェニル-N-p-(4-メチルフェニルピニル)フェニ ルアミノ)トリー9、10-アンスリレン)の合成 化8の化合物(6)10-(N-フェニル-N-p-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)トリー 9,10-アンスリレンを合成するには、先ず、ジーp - トリルアミン9gの代わりにN-フェニル-N-p-チウムから9-リチオアントラセンを生成し、続いて生 10 トリルアミン8.5gを用いたことを除いて、合成例2 と同様にして、10-(N-フェニル-N-p-トリル アミノ) トリー9、10-アンスリレンを得た。次い で、10-(N-フェニル-N-p-トリルアミノ)ト リー9、10-アンスリレンをトルエンに溶解させ、こ れにオキシ塩化リンを加えて室温で攪拌し、更にこれに N-メチルホルムアニリドを滴下し、50℃で5時間攪 拌して反応させた。反応終了後、冷水中にゆっくり注 ぎ、分液ロートに移してトルエン層を水で中性になるま で数回洗浄した。続いて、硫酸マグネシウムで乾燥後溶 プロモスクシンイミド18gをクロロホルムと共にフラ 20 媒を留去して10- (N-p-ホルミルフェニル-N-トリルアミノ) トリー9、10-アンスリレンを合成し た。次いで、ジメチルスルホキシドに4-メチルベンジ ルホスホン酸ジエチルと水素化ナトリウムを加え、攪拌 したものに10-(N-p-ホルミルフェニル-N-ト リルアミノ) トリー9、10-アンスリレンのジメチル スルホキシド溶液を滴下し50℃で3時間攪拌して反応 させた。反応終了後、反応溶液を氷水に注ぎ、酸を加え て中和し、酢酸エチルで抽出した。溶媒を減圧除去した 後、常法に従って精製して、目的の10-(N-フェニ ル-N-p-(4-メチルフェニルビニル)フェニルア ミノ) トリー9、10-アンスリレンを得た。

[0034] 合成例5-化合物(7)(10, 10' -ビス (N-フェニル-N-p-(4-メチルフェニル ビニル)フェニルアミノ)トリー9,10-アンスリレ ン)の合成

化9の化合物(7)10,10''-ビス(N-フェニ ル-N-p-(4-メチルフェニルビニル)フェニルア ミノ) トリー9、10-アンスリレンを合成するには、 先ず、ジーpートリルアミン18gの代わりにN-フェ ロホルムと共にフラスコに入れ、一昼夜攪拌しながら反 40 ニルーN-p-トリルアミン17gを用いたことを除い て、合成例3と同様にして、10,10''ービス(N -フェニル-N-p-トリルアミノ)トリー9, 10-アンスリレンを得た。次いで、10,10^^-ビス $(N-J_x=N-p-k_y=1)$ 0-アンスリレンをトルエンに溶解させ、これにオキシ 塩化リンを加えて室温で撹拌し、更にこれにN-メチル ホルムアニリドを滴下し、50℃で5時間攪拌して反応 させた。

【0035】反応終了後、冷水中にゆっくり注ぎ、分液 滅圧下で留去した後、常法に従って精製して、目的の 1 50 ロートに移してトルエン層を水で中性になるまで数回洗 浄した。更に、硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去して10、10' ービス(N-p-ホルミルフェニルーN-トリルアミノ)トリー9、10-アンスリレンを合成した。次いで、ジメチルスルホキシドに4-メチルベンジルホスホン酸ジエチルと水素化ナトリウムを加え、攪拌したものに10、10' ービス(N-p-ホルミルフェニルーN-トリルアミノ)トリー9、10-アンスリレンのジメチルスルホキシド溶液を滴下し50℃で3時間攪拌し、反応させた。反応終了後、反応溶液を氷水に注ぎ、酸を加えて中和し、酢酸エチルで抽出した。溶媒を減圧除去した後、常法に従って精製して、目的の10、10' ービス(N-フェニルーN-p-(4-メチルフェニルビニル)フェニルアミノ)トリー9、10-アンスリレンを得た。

[0036]以下に、実施例として本発明で特定した化合物を使用した有機EL素子の例を挙げて、本発明の実施の形態を具体的かつ詳細に説明する。実施例1~11では有機EL素子の発光層に本発明で特定した化合物単味を使用し、実施例12~17では発光層に本発明で特定した化合物を含む混合物を使用し、実施例18~21では正孔輸送層に本発明で特定した化合物を使用し、並びに、実施例22では電子輸送層に本発明で特定した化合物を使用している。

実施例1

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の実施例であって、図1は実施例1の有機EL素子の層構造を示す断面図である。本実施例の有機EL素子10は、図1に示すように、ガラス基板1と、ガラス基板1上に形成された陽極2、発光層4、及び陰極6からなる積層膜とにより構成されている。本実施例の有機EL素子10を形成するには、ガラス基板1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/□になるように製膜し、陽極2とした。次いで、陽極2上に、化5の特定化合物

(3)からなる膜を真空蒸着法にて40nm堆積して発光層4を形成した。次に、マグネシウム-銀合金を真空蒸着法にて膜厚200nm堆積して陰極6とし、本実施例の有機EL素子10を作製した。得た有機EL素子10に直流電圧を5V印加したところ、輝度90cd/m²の発光が得られた。

【0037】実施例2

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の別の実施例であって、化6の特定化合物(4)で発光層4を形成したことを除いて、実施例1の有機EL素子10と同じ構成を備え、実施例1と同様にして作製した。得た有機EL素子に直流電圧を5V印加したところ、輝度250cd/m³の発光が得られた。

【0038】実施例3

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 EL素子20を作例であって、化7の特定化合物(5)で発光層4を形成 電圧を10V印かしたことを除いて、実施例1の有機EL素子10と同じ 50 発光が得られた。

構成を備え、実施例1と同様にして作製した。得た有機 EL素子に直流電圧を5V印加したところ、輝度300 cd/m²の発光が得られた。

[0039] 実施例4

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、化8の特定化合物(6)で発光層4を形成したことを除いて、実施例1の有機EL素子10と同じ構成を備え、実施例1と同様にして作製した。得た有機EL素子に直流電圧を5V印加したところ、輝度480 c d / m² の発光が得られた。

【0040】実施例5

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、化9の特定化合物(7)で発光層4を形成したことを除いて、実施例1の有機EL素子10と同じ構成を備え、実施例1と同様にして作製した。得た有機EL素子に直流電圧を5V印加したところ、輝度600cd/m²の発光が得られた。

【0041】実施例6

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施20 例であって、陽極2上に特定化合物(7)のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により膜厚40mmの発光層4を形成したことを除いて、実施例1の有機EL素子10と同じ構成を備え、実施例1と同様にして作製した。得た有機EL素子に直流電圧を5V印加したところ、輝度210cd/m² の発光が得られた。

【0042】実施例7

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、図2は実施例7の有機EL素子の層構造を 示す断面図である。本実施例の有機EL素子20は、図 2に示すように、ガラス基板21と、ガラス基板1上に 30 形成された陽極22、正孔輸送層23、発光層24、電 子輸送層25、及び陰極26からなる積層膜とにより構 成されている。本実施例の有機EL素子20を形成する には、ガラス基板21上に1TOをスパッタリングによ ってシート抵抗が20Q/□になるように製膜し、陽極 22とした。次いで、陽極22上に、N, N'ージフェ ニル-N, N' -ビス (3-メチルフェニル) - [1,1′-ビフェニル]-4,4′-ジアミン(化合物[0 21)を真空蒸着法にて膜厚50nm堆積して、正孔輸 送層23とした。次に、正孔輸送層23上に特定化合物 (3)を真空蒸着法にて膜厚40nm堆積して発光層2 4を形成した。更に、発光層24上に、2-(4-ビフ ェニリル) -5 - (4 - t - ブチルフェニル) - 1. 3, 4-オキサジアゾール(化合物[07])を真空蒸 着法にて膜厚20nm堆積して電子輸送層25を形成し た。次に、マグネシウム-銀合金を真空蒸着法によって 膜厚200nm堆積して陰極を形成し、実施例7の有機 EL素子20を作製した。得た有機EL素子20に直流 電圧を10V印加したところ、輝度920cd/m'の

[0043] 実施例8

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、発光層24の形成物質として特定化合物(4)を用いたことを除いて、実施例7の有機EL素子20と同じ構成を備え、実施例7と同様にして作製した。得た有機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝度3000cd/m゚の発光が得られた。【0044】実施例9

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、正孔輸送層23をN,N ージフェニルー 10 N-N-ビス(1ーナフチル)-1,1'ービフェニル)-4,4'ージアミン(化合物[03])で、電子輸送層25をビス{2-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール}ーmーフェニレン(化合物[08])で形成したことを除いて、実施例7の有機EL素子20と同じ構成を備え、実施例7と同様にして作製した。得た有機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝度1200cd/m²の発光が得られた。

[0045] 実施例10

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、正孔輸送層23を化合物[04]で、発光層24を特定化合物(5)で、電子輸送層25を化合物[11]で形成したことを除いて、実施例7の有機EL素子20と同じ構成を備え、実施例7と同様にして作製した。得た有機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝度3400cd/m゚の発光が得られた。[0046]実施例11

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、正孔輸送層23を化合物[05]で、発光 30 層24を特定化合物(7)で、電子輸送層25を化合物 [12]で形成したことを除いて、実施例7の有機EL素子20と同じ構成を備え、実施例7と同様にして作製した。得た有機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝度4500cd/m゚の発光が得られた。 (0047)実施例12

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、図3は実施例12の有機EL素子の層構造を示す断面図である。本実施例の有機EL素子30は、図3に示すように、ガラス基板31と、ガラス基板1上 40に形成された陽極32、発光層34、電子輸送層35、及び陰極36からなる積層膜とにより構成されている。本実施例の有機EL素子30を形成するには、ガラス基板31上に「TOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/□になるように製膜し、陽極32とした。次いで、陽極32上にN、N ージフェニルーNーNーピス(1ーナフチル)ー1、1 ービフェニル)ー4、4ージアミン(化合物[03])と特定化合物(3)を1:10の重量比で共蒸着させ、膜厚50nmの発光層34を形成した。次に、発光層34上に、化合物[050

9]を真空蒸着法にて膜厚50nm堆積して電子輸送層35を形成した。続いて、電子輸送層35上にマグネシウム-銀合金を膜厚200nm堆積して陰極36を形成し、実施例12の有機EL素子30を作製した。得た有機EL素子30に直流電圧を10V印加したところ、輝度900cd/m³の発光が得られた。

32

[0048] 実施例13

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、発光層34の形成物質として特定化合物(3)に代えて特定化合物(5)を用いたことを除いて、実施例12の有機EL素子30と同じ構成を備え、実施例12と同様にして作製した。得た有機EL素子30に直流電圧を10V印加したところ、輝度2300cd/m²の発光が得られた。

[0049]実施例14

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施例であって、陽極32上に特定化合物(7)とN、Nージフェニル・N・N・ビス(1ーナフチル)-1、1'ービフェニル)-4、4 ージアミン(化合物 [03])をモル比で1:10の割合で含有するクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により膜厚40mmの発光層34を形成したこと、及び電子輸送層35の形成物質として化合物 [10]を使用したことを除いて、実施例12の有機EL素子30と同じ構成を備え、実施例12と同様にして作製した。得た有機EL素子30に直流電圧を10V印加したところ、輝度900cd/m゚の発光が得られた。

【0050】実施例15

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、図4は実施例15の有機EL素子の層構造 を示す断面図である。本実施例の有機EL素子40は、 図3に示すように、ガラス基板41と、ガラス基板1上 に形成された陽極42、正孔輸送層43、発光層44、 及び陰極46からなる積層膜とにより構成されている。 本実施例の有機EL素子30を形成するには、ガラス基 板41上に1TOをスパッタリングによってシート抵抗 が20Ω/□になるように製膜し、陽極42とした。次 いで、陽極42上にN, N '-ジフェニル-N-N-ビ ス(1-ナフチル)-1,1'-ビフェニル)-4,4 '-ジアミン(化合物[03])を真空蒸着法にて膜厚 50 n m 堆積して正孔輸送層43を形成した。次に、化 合物「111と特定化合物(3)とを20:1の重量比 で真空共蒸着させ膜厚50nmの発光層44を形成し た。続いて、マグネシウム-銀台金を膜厚200nm堆 積して陰極46を形成し、本実施例の有機EL素子40 を作製した。得た有機EL素子40に直流電圧を10V 印加したところ、輝度1100cd/m'の発光が得ら

【0051】実施例16

50 本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施

例であって、発光層44として、化合物〔11〕と特定 化合物(5)とを20:1の重量比で真空共蒸着させた 膜厚50mmの膜を用いたことを除いて、実施例15の 有機EL素子40と同じ構成を備え、実施例15と同様 にして作製した。得た有機EL素子40に直流電圧を1 0 V印加したところ、輝度 1 8 0 0 c d / m² の発光が 得られた。

【0052】実施例17

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、正孔輸送層43をN, N′-ジフェニルー N, N'-ビス(3-メチルフェニル) -[1, 1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン(化合物[02]) で形成し、発光層44として化合物 [13]と特定化合 物(7)とを20:1の重量比で真空共蒸着して得た膜 を用いたことを除いて、実施例15の有機EL素子40 と同じ構成を備え、実施例15と同様にして作製した。 得た有機EL素子40に直流電圧を10V印加したとこ ろ、輝度2300cd/m²の発光が得られた。

[0053] 実施例18

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 20 とが判る。 例であって、正孔輸送層23を特定化合物(4)で、発 光層24を化合物〔13〕でそれぞれ形成したことを除 いて、実施例7の有機EL素子20と同じ構成を備え、 実施例7と同様にして作製した。得た有機EL素子20 に直流電圧を10V印加したところ、輝度850cd/ m'の発光が得られた。

【0054】実施例19

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、正孔輸送層23を特定化合物(5)で形成 したことを除いて実施例18の有機EL素子20と同じ 30 構成を備え、実施例18と同様にして作製した。得た有 機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝 度1300cd/m'の発光が得られた。

【0055】実施例20

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、正孔輸送層23を特定化合物(6)で形成 したことを除いて実施例18の有機EL素子20と同じ 構成を備え、実施例18と同様にして作製した。得た有 機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝 度1500cd/m'の発光が得られた。

【0056】実施例21

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、正孔輸送層23を特定化合物(7)で形成 したことを除いて実施例18の有機EL素子20と同じ 構成を備え、実施例18と同様にして作製した。得た有 機EL素子20に直流電圧を10V印加したところ、輝 度1800cd/m'の発光が得られた。

【0057】実施例22

本実施例は、本発明に係る有機EL素子の更に別の実施 例であって、正孔輸送層23をN,N'-ジフェニル-N-N-ビス(1-ナフチル)-1, l'-ビフェニ ル) -4, 4' -ジアミン(化合物[03])で、発光 層24を化合物〔13〕で、電子輸送層25を特定化合 物(3)でそれぞれ形成したことを除いて、実施例7の 有機EL索子20と同じ構成を備え、実施例7と同様に して作製した。得た有機EL素子20に直流電圧を10 10 V印加したところ、輝度980cd/m²の発光が得ら れた。

【0058】有機EL素子に直流電圧を5V印加して発 光特性を調べた実施例1から6では、特定化合物(7) を用いた実施例5の有機EL素子が最も輝度が高く、有 機EL素子に直流電圧を10V印加して発光特性を調べ た実施例7から22では、特定化合物(7)で形成した 発光層を正孔輸送層及び電子輸送層で挟んだ実施例11 の有機EL素子が最も輝度が高かった。これから、特定 化合物(7)は、発光特定の向上に極めて有効であると

[0059]

[発明の効果] 本発明によれば、発光層、又は発光層及 び他の少なくとも一層の有機薄膜層からなる積層膜のい ずれかを陽極と陰極間に有する有機エレクトロルミネッ センス素子にあって、発光層、又は積層膜の少なくとも 一層を本発明で特定した化合物、又は化合物を含む混合 物で形成することにより、従来に比べて、高輝度の発光 特性を有する有機エレクトロルミネッセンス素子を実現 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1から6の有機EL素子の層構造を示す 断面図である。

【図2】実施例7から11及び実施例18から実施例2 2の有機EL素子の層構造を示す断面図である。

【図3】実施例12から14の有機EL素子の層構造を 示す断面図である。

【図4】実施例15から17の有機EL素子の層構造を 示す断面図である。

【符号の説明】

40 10、20、30、40 有機エレクトロルミネッセン ス素子

1、21、31、41 基板

2、22、32、42 陽極.

23、43 正孔輸送層

4、24、34、44 発光層

25、35 電子輸送層

6、26、36、46 陰極

